PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

07-232399

(43)Date of publication of application: 05.09.1995

(51)Int.Cl.

B32B 9/00 B32B 15/08 C23C 16/22

(21)Application number: 06-026744 (22)Date of filing:

24.02.1994

(71)Applicant: TOYOTA MOTOR CORP

(72)Inventor: NAKANISHI MASAJI

(54) FORMATION OF FLUOROPLASTIC FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the close adhesiveness with coated fluoroplastic by preparing a soln, by adding water and an acid to a mixture of alkoxide and substituted alkoxide and applying the same to a substrate to form a film by a sol-gel method. CONSTITUTION: A metal oxide intermediate laver 2 is formed on a substrate I from alkoxide represented by M(OR)n (wherein M is a metal, R is an alkyl group and n is an integer) and substituted alkoxide represented by RfxM(OR)n (wherein Rf is a fluoroalkyl group or a fluoroalkylene group and x is 1≤x ≤n-1) by a sol-gel method. A fluoroplastic film 3 is formed on the intermediate layer 2. The intermediate layer 2 becomes a state having a fluoroalkyl group or a fluoroalkylene group on its surface to be enhanced in the close adhesiveness with the fluoroplastic film 3 and becomes low in the content of a fluoroalkyl group on the side of the substrate to be enhanced in the close adhesiveness with the substrate and the close adhesiveness with both of the fluoroplastic film 3 and the substrate I thereof can be enhanced.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平7-232399

(43)公開日 平成7年(1995)9月5日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	}	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 3 2 B	9/00		Z	8413-4F		
	15/08	102	В	7148-4F		
C 2 3 C	16/22					

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

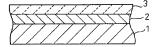
(21)出願番号	特願平6-26744	(71) 出願人	000003207 トヨタ自動車株式会社
(22)出順日	平成6年(1994)2月24日		愛知県豊田市トヨタ町1番地
		(72)発明者	中西 正次
			愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車株式会社内
		(74)代理人	弁理士 石田 敬 (外2名)

(54) 【発明の名称】 フッ素樹脂被膜の形成方法

(57)【要約】

【目的】 より密着性の高いフッ素樹脂被膜の形成方法 を提供する。

【構成】 M (OR)。 (式中、Mは金属であり、Rは アルキル基であり、nはMによりきまる整数である)で 表されるアルコキシドとRf。M(OR) ... (式中、 $1 \le x \le n - 1$ であり、R f はフルオロアルキル基又は フルオロアルキレン基であり、M、R及びnは上記規定 と同じである) で表されるアルコキシドとからゾルゲル 法により基板上に金属酸化物中間層を形成する工程、及 び前記中間層上にフッ素樹脂被膜を形成する工程からな る、フッ素樹脂被膜の形成方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 M (OR)。 (式中、Mは金属であり、 Rはアルキル基であり、nはMによりきまる整数であ る) で表されるアルコキシドとRf: M(OR)

(式中、 $1 \le x \le n-1$ であり、R f はフルオロア ルキル基又はフルオロアルキレン基であり、M、R及び nは上記規定と同じである)で表されるアルコキシドと からゾルゲル法により基板上に金属酸化物中間層を形成 する工程、及び前記中間層上にフッ素樹脂被膜を形成す る工程からなる、フッ素樹脂被膜の形成方法。

【請求項2】 Rfがフルオロアルキレン基である、請 求項1記載の方法。

【詰求項3】 中間層上にフッ素樹脂被膜を形成する工 程において、二重結合を有するフルオロカーボンガスを 用いてフッ素樹脂被膜を蒸着させる。 請求項1記載の方 法。

【発明の詳細な説明】

[0.0.0.1]

【産業上の利用分野】本発明は、フッ素樹脂被膜の形成 方法に関し、さらに詳細に述べるならば、本発明は、バ 20 しては、例えば珪素、アルミニウム、チタン、ジルコニ インダーを用いず、結合介在物としてゾルゲル法により 形成した金属酸化物中間層を用いるフッ素樹脂被膜の形 成方法に関する。

[00002]

【従来の技術】フッ素樹脂は耐熱性、耐薬品件、電気絶 緑性に優れ、また粘着性及び摩擦抵抗が低いという特性 を有し、多くの用途に用いられている。このようなフッ 素樹脂の特性を生かしたフッ素樹脂被膜は、基板表面上 にポリアミドイミド等のパインダーを含有するプライマ 一を介して被覆されているものが一般的である。しかし 30 る。フルオロアルキル基とは、式CF₂(CF₂)、C₂IL-で表 ながら、フッ素樹脂はバインダーとの反応性が低く、簡 単に剥離してしまう。

【0003】特開平3-153859号公報は、フッ素樹脂と 金属酸化物の混合物を中間層としてプラスチック表面上 に形成し、その上にフッ素樹脂を積層させることにより プラスチックとフッ素樹脂の間の密着性を向上させてい る。この中間層にフッ素を含有させることによりフッ素 樹脂との密着性は向上するが、このフッ素樹脂は中間層 内に均一に分布しており、従って基板との密着性はフッ 素樹脂を含まない場合よりも低下している。従って、フ 40 ッ素樹脂被膜を十分な強度で基板に密着させることは困 難である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、フッ素樹脂 被膜の形成における前記の如き欠点を解消し、十分な密 着性及び強度を有するフッ素樹脂被膜の形成方法を提供 しようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記のフ ッ素樹脂被膜の有する問題点を解決すべく鏡童研究を重 50 【0010】上記乾燥過程において、フルオロアルキル

わた結果、フッ素樹脂とのなじみがよいフルオロアルキ ル基を中間層のフッ素樹脂側に偏在させることによりフ ッ素樹脂との密着性が高くかつ基板との密着性が高い中 間層が得られ、この中間層を用いることにより十分な密 着性及び強度を有するフッ素樹脂被膜が得られることを 見出し、本発明を完成した。

【0006】すなわち、本発明のフッ素樹脂被膜の形成

方法は、M(OR)。(式中、Mは金属であり、Rはア ルキル基であり、nはMによりきまる整数である)で表 10 されるアルコキシドとRfz M(OR) gz (式中、1 $\leq x \leq n-1$ であり、R f はフルオロアルキル基又はフ ルオロアルキレン基であり、M、R及びnは上記規定と 同じである) で表されるアルコキシドとからゾルゲル法 により基板上に金属酸化物中間層を形成する工程、及び 前記中間層トにフッ素樹脂被膜を形成する工程からなる

ことを特徴とするものである。 【0007】本発明の中間層形成に用いられる上記式で 表されるアルコキシドは、いわゆるゾルゲル法に用いら れるものであり、その種類に特に限定はない。金属Mと ウム、等を用いることができる。また、アルキル基とし ては、メチル、エチル、プロビル、プチル、等を用いる ことができる。具体的には、アルコキシドとしては、テ トラエトキシシラン(Si(OColle))、アルミニウムイソ プロポキシド (A1(OC: H:):) 、チタンイソプロポキシド (Ti(OC: Ib)()、等が例示される。

【0008】さらに、中間層形成において、上記のアル コキシドのOR基の一部をフルオロアルキル基又はフル オロアルキレン基で置換した置換アルコキシドを用い

されるものであり、フルオロアルキレン基とは、例えば CF2 = CF(CF2)。 C2 IL- で表されるものである。 フルオロ アルキレン基において、二重結合の数は1個に限らず、 複数個存在していてもよい。

【0009】これらのアルコキシドをゾルゲル法を用い て基板上に被膜を形成することにより中間層を形成す る。具体的には、アルコキシド及び置換アルコキシドの 混合物にアルコール、水及び酸を添加し、アルコキシド の溶液を調製する。このアルコキシドの溶液に基板を浸 清し、引き上げることにより基板上にゲル被膜を形成す る。次いでこの被膜を乾燥し、焼成することにより、被 膜を基板に固着させる。このゾルゲル法による被膜の形 成方法は公知の手段であり、その条件は当業者の間で知 られる条件範囲内で適宜選択される。この中間層被膜の 厚さは特に制限はないが、0.1 μπ 以下であることが特 に好ましい。置換アルコキシドの量は強度の点から、全 アルコキシドの10モル%以下であることが好ましい。ま た、基板についても特に制限はなく、例えばガラス、ア

ルミニウム、ステンレス等を用いることができる。

もしくはフルオロアルキレン基が中間層の表面上に集まる傾向がある。結果として得られた中間体層において、 その表面はフルオロアルキルもしくはフルオロアルキレン基がリッチとなり、基板側は金属酸化物がリッチとな

【0011】こうして形成した中間体層上にフッ素樹脂を被覆する。フッ素樹脂としては制限はなく、例えば、ポリフッ化ビニル(PVF)、ポリフッ化ビニリデン

《ワノウはこ」が「ヤド」、ホッノフにニーンン (PVDF)、ボリ塩化ニファ化エチレン(PCTF E)、ボリ四フッ化エチレン(PTFE)、四フッ化エ 10 チレンーボフッ化プロビレン共乗合体(ETFE)、エチ レン一四フッ化エチレン共乗合体(ETFE)及び 四フッ化エチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテ ル共乗合体(PFA)を用いることができる。

【0012】また、フルオロカーボンガス、例えばCF・ル及びC。F。、を用いてプラズマく VD法(化学気相 反応法)によりフッ素樹脂を被覆してもよい。すなわち、プラズマC V D装置内に上記中間層を形成した基板を入れ、真空引きする。次いでキャリアガスとしてアル 20 プンを入れ、モノマーガスが第二をつ後高度を開いた。こうしてフッ素粉簡の教験が形成まれる。ここで用いられるモノマーガスとしては、重結合を有するものが好ましい。それは二重結合の存在により負荷重合的な反応が起しい。それは二重結合の存在により負荷重合的な反応が起こり、フルオロアルキル基と化学結合により結合するため、より密管性が高まると考えられるからである。同様の理由により、フルオロアルキルよりも二重結合を有するアカプロプアルキレン指が対ましい。

[0.013]

【作用】本祭明の方法により、ゾルゲル法によって中間 層を形成することにより、フルオロアルキル基もしくは フルオロアルキレン基を表面に多く含む中間層が得られ る。これは場の表面エネルギーを減少させるためにフル オロアルキル基が乾燥工程において表面に震縮してくる ものによる。表面にフッ素結婚と同種のフルオロアルキ ル基が属在するため、この中間層はフッ素結婚との密着 性が高く、一方基板側にはブルオロアルキル基が非常に 少ないため、基板との密着性を高い。このように、本発 40 明において用いる中間層はフッ素樹脂と基板との双方に 高い密着性を有し、後つてフッ素樹脂をより強く披覆す ることが可能になる。

[0014]

【実施例】本発明を下記実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれらに制限されるものではない。

【0015】実施例1

1 リットルのビーカーにテトラエトキシシラン(Si(OC:II ケ膜を形成した。),)200g、フルオロアルキルシラン(CF:(CF:),C:II-Si(O 焼成することにCH:),)20g 及びエタノール430gを加え、20分間機拌混合 50 膜を形成した。

した。その後、水83g 及50.1%単酸105gを加え、2時間 機律した。この溶液を密封容器に移し、25℃において24 時間熟成させた。こうして製造した金属アルコキシド溶 源にステンレス基板を浸漬し、30m/n1mの引上が速度で 基板を引上げ、基板上にゲルコーティング競を形成し た。次いでこの膜を250 ℃において1時間焼皮すること により、フルオロアルキル基合有S10: 膜を形成し た。

【0016】こうして形成したフルオロアルキル基合有 510。 膜をプラズマCV D接調にセットし、ロータリ ・ボンプ及びh継流水ンプにより真空度10[®] Paoオーダ ・電で真空引きし、その後アルゴンに10vo18の0 CF。を 混合させたガスを導入し、装置内の圧力がの、HPaとなる ようその流量を測節した。2vvで BF パワーを2007等入 し、60分間放置した。こうしてフルオロアルキル基合有 S10。 膜上に約1000オングストロームの厚さのフッ素 機能物販が成された。

【0017】実施例2

実施例 1において製造したフルオロアルキル基合作 8 1 の: 膜をブラズマ C V D 装置にセットし、ロータリーボ ンプ及び指拡散ポンプにより真空度(0⁵ Paのオーダーま で真空引きし、その後アルゴンに10mg 18の C 5 F 。 を混 合させたガスを導入し、装置内の圧力が20mg となるよう その流版を調節した。次いでR F パワーを50mi業 V し、 10分間放置した。こうしてフルオロアルキル基合有 S i の. 膜上に約1000オングストロームの厚さのフッ素機能 物配が原形すれた。

【0018】実施例3

実施例 1 において製造したフルオロアルキル基合有 S i 30 O。膜を限2 に示すような反応がにセットし、この横50 mmの位置に P T F E のチップを10g、入れたるつぼをセットした。次いでこの反応炉内をロータリーボンブにより 0.1Pa のオーダーまで真空引きし、次いでアルゴンを導入し大気圧まで戻した。その後、アルブンを100cc/ini の流量で、るつぼからの蒸発物質を S i O。膜に流す方向で流し、温度を400 でに保持し 3時間放置した。こうしてフルオロアルキル基合有 S i O。膜上に約1000オングストロームの厚さのフッ素規能被販が形成された。

【0019】実施例4

リットルのピーカーにテトラエトキシシラン200g、フ ルオロアルキレン基を有するシラン(E)にF(E(E))にはB、 (10GL)) 20度を打まクール対象を入れ、20分間銀序総 合した。その後、水83g 及び0.1料塩酸10gを加え、2時間機件した。こうして製造した溶液を密封容器に移し、 25でにおいて24時間機度とせた。こうして製造した金属 アルコキシド溶液にステンレス基数を浸漬し、30mn/nin の引上が速度で基板を引上げ、基板しにゲルコーディン 列膜を形成した。次いでこの腕を250 でによい「時間 増成することにより、フルオロアルキル基含有510。 【0020】こうして形成したフルオロアルキル基合有 S10。勝をプラズマCVD装にセットし、ロータリ ーポンプ及び油拡散ボンブにより真空度10⁷ Paのオーダ ーまで真空引きし、その後アルゴンに10vo1%のCF。 総合させたガスを導入し、装面19の近7が0.1Faとなる ようのが歴を調節した。次いでRFパワーを100群等入 し、60分間放置した。こうしてフルオロアルキル基合有 S10。 既上に約1000オングストロームの厚さのフッ素 機能解散形形成された。

【0021】実施例5

・ 実施例4において製造したフルオロアルキル基含有5 i の。膜をプラズマCVD装御にセットし、ロータリーボ ンプ及び静祉がまいプによりまで発信。Paの4 ・ ダーキ で真空引きし、その後アルゴンに10vol8のC。F。を混 合させたガスを導入し、製酒内の圧力が20voとなるよう その施量を調節した。次いでB・ドパワーを2000率入し、 10分間放置した。こうしてフルオロアルキル基含有5 i の。膜上に約1000カングストロームの厚さのフッ素樹脂 被膜が形成された。

【0022】実施例6

実施例4において製造したフルオロアルキル基含有SiO。 膜を図2に示すような反応炉にセットし、この横50mmの位置にPTFEのチップを10g入れたるつぼをセッ*

*トレた、次いでこの反応的内をロータリーボンプにより 入し、次いでアルゴンを導 入し大気圧まで戻した。その後、アルゴンを200cc/nin の適量で、るつぼからの蒸発物質を510、膜上流す方 向で流し、温度を600でに保持し3時間放置した。こう してフルオロアルキル基合有510。膜上に約1000オン ダストロームの厚をのフッ素頻量複膜が形成された。 【0023】は軽例1

未処理のステンレス板をプラズマCVD装置にセットし

10 た後、ロータリーボンブ及び油拡散ボンプにより真空度 10° kaのオーダーまで真空引きし、その後アルゴンに10 volkのC。F。を混合させたガスを導入し、装置内の圧 力が200kaとなるようその流量を調節した。次いでRFパ ワーを500酵料入し、10分間放置した。こうしてステンレ ス基板上に約1000オングストロームの厚さのフッ素樹脂 物販が形成された。

【0024】各例において製造されたフッ素樹脂被膜を、ネル布により荷重300g/cm²において3000回往復させ、堅牢度試験を行った。この試験において剥離したフ

20 ッ素樹脂被膜の面積を測定し、結果を以下の表1に示す。

[0025]

【表1】

10-11-12-130-130-1								
実施例No	1	2	3	4	5	6	CE	
斜龍面積率、%	30	10	30	10	0	10	100	

CE:比較例

【0026】この結果より、中間膜としてフルオロアル キル基含有510:膜を用いた場合に、フッ素樹脂被膜 の密着性が著しく向上することがわかる。また、二重結 合を有するフルオロアルキレン基を有するアルロキシド を用いた場合、及びCVD原料プスとして二重結合を有 するフルオロカーボンガスを用いた場合に密着性がさら に向上している。 ※被職についてサーマルサイクル(300 空空気中の分保 持、20で水中の急熱・急冷)試験を行った。サーマルサイクル的サイクル後、まず水漬を服の表面に付着させ、水のはじき具合を慰察し、試験前の状態と異なり、よく濡れたものについてSE M製験を行い、誤の剥離を確認した。この結果を以下の表2に示す。

【0028】 【表2】

【0027】また、各例において製造されたフッ素樹脂※

実施例No	1	2	3	4	5	6	CE
膜剝離の有無	無	無	無	無	無	S II	有

CE:比较例

【0029】比較例1においては、ステンレスとフッ素 機脂被膜の間の熱膨悪率の差により、サーマルサイクル によって界面に負荷が生じ、その結果として剥離する。 一方、本発明の膜においては、中間膜が極めて高い密着 性を有するため剥離しない。

[0030]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の方法において、ゾルゲル法によりアルコキシドから中間層を形成 することにより、基板とフッ素樹脂の双方に対する密着 性の高い中間層が得られ、より改善されたフッ素樹脂被 殿が得られる。

50 【図面の簡単な説明】

